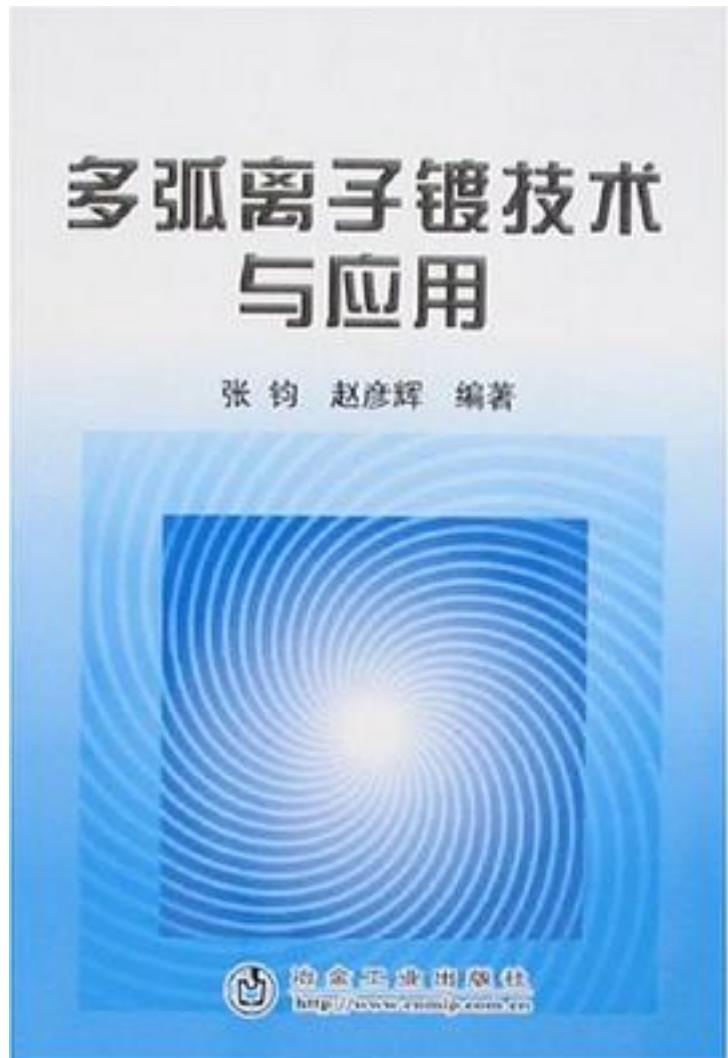


多弧离子镀技术与应用



[多弧离子镀技术与应用 下载链接1](#)

著者:张钧,赵彦辉

出版者:冶金工业

出版时间:2007-12

装帧:

isbn:9787502444297

《多弧离子镀技术与应用》是近20年来国内外大量相关文献的综合、分析、整理并结合作者的相关研究工作总结而成的。全书共分11章。第1章重点介绍了多弧离子镀的沉积原理与技术特点；第2章、第3章介绍了多弧离子镀的沉积工艺、大颗粒的控制及设备发展；第4~7章分别介绍了多弧离子镀在超硬反应膜、高温防护涂层、表面装饰膜以及功能膜制备方面的应用，给出了丰富的应用实例；第8章介绍了多弧离子镀技术制备合金涂层的成分设计及控制；第9章分析了超硬反应膜的形成元素；第10章、第11章分别介绍了多弧离子镀的镀一渗复合工艺和脉冲偏压多弧离子镀新技术。

作者介绍:

目录:

[多弧离子镀技术与应用](#) [下载链接1](#)

标签

多弧离子镀

冶金

评论

[多弧离子镀技术与应用](#) [下载链接1](#)

书评

[多弧离子镀技术与应用](#) [下载链接1](#)